ION-CONDUCTIVE POLYAZOLE CONTAINING PHOSPHONIC ACID GROUP

Publication number: JP2002146016 (A)
Publication date: 2002-05-22

Inventor(s): NAKAO JUNKO: SAKAGUCHI YOSHIMITSU; KITAMURA KOTA; TAKASE

SATOSHI: HAMAMOTO SHIRO: TACHIMORI HIROSHI +

Applicant(s): TOYO BOSEKI +

Classification: - international:

C08G73/06; C08J5/22; H01B1/06; H01M8/02; C08G73/00; C08J5/20; H01B1/06; H01M8/02; (IPC1-7): C08G73/06; C08J5/22; C08L79/04; H01B1/06; H01M8/02

- European: Application number: JP20000348325 20001115

Priority number(s): JP20000348325 20001115

Abstract of JP 2002146016 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polymer electrolyte having excellent durable stability at high temperature by introducing phosphonic acid groups expected to have high heat resistance into a polymer which skeletion itself has high heat resistance. SOLUTION: This polyazole compound containing phosphonic acid groups is characterized by having a 3 wt.½ loss temperature of ≥=400 deg.C based on the weight of a sample reaching 200 deg.C on the measurement of TGA, having an average mol.wt. of 1,000 to 1,000,000, and when plural repeating units are contained, they are mainly randomly and/or alternately binding repeating units each other.

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-146016 (P2002-146016A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

(51) Int.Cl.7		藏別記号		FI			5	~マコード(参考)
C 0 8 G	73/06			C 0 8 G	73/06			4F071
C 0 8 J	5/22	CFG		C08J	5/22		CFG	4 J 0 4 3
		101					101	5 G 3 O 1
H01B	1/06			H01B	1/06		Α	5H026
H01M	8/02			H01M	8/02		P	
			審查請求	未請求 請求	校項の数3	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 (71)出國人 000003160 特欄2000-348325(P2000-348325) 東洋紡績株式会社 (22)出籍日 平成12年11月15日(2000, 11, 15) 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 (72) 発明者 中尾 淳子 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 續株式会社総合研究所内 (72)発明者 坂口 佳充 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 續株式会社総合研究所内 (72) 発明者 北村 幸太 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 續株式会社総合研究所内

(54) 【発明の名称】 イオン伝導性ホスホン酸含有ポリアゾール

(57)【要約】

【課題】 耐熱性が高いことが期待されるホスホン酸基 をボリマー骨格自体の耐熱性が高いポリマーに導入する ことにより、高温での耐久安定性に低れた高分子電解質 を得ることにある。

「解決手段」 「GA 湖定における200℃昇級時点の が門魚量を基準にしたときの3%塩量減少温度が400 で以上であり、平均分子量が1,000から1,00 0,000間にあり、繰り返し単位が複数の場合主と してランダムおよび/または交互的に結合していること を特徴とするなスホン般含布はアンアールに含物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 TGA測定における200℃昇温時点の 試料重量を基準にしたときの3%重量減少温度が400 ℃以上であり、平均分子量が1,000から1,00 ○.000の間にあり、繰り返し単位が複数の場合主と してランダムおよび/または交互的に結合していること を特徴とするホスホン酸含有ポリアゾール化合物。 【請求項2】 請求項1に記載の化合物を主成分とする

1

ことを特徴とする成形物。

物を主成分とすることを特徴とする膜。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐熱性、力学特 性 耐薬品性などにおいてきわめて優れた特性を示すボ リアゾール系ポリマーの特性を損なうことなく、高分子 電解質膜等として利用できるイオン性基含有ポリマーと なるホスホン酸含有ポリアゾール化合物に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】液体電解質のかわりに高分子固体電解質 をイオン伝導体として用いる電気化学的装置の例とし て、水電解槽や燃料電池を上げることができる。これら に用いられる高分子膜は、カチオン交換膜としてプロト ン導電率とともに化学的、熱的、電気化学的および力学 的に十分安定なものでなくてはならない。このため、長 期にわたり使用できるものとしては、主に米デュボン社 製の「ナフィオン(登録商標)」を代表例とするパーフ ルオロカーボンスルホン酸膜が使用されてきた。しかし ながら、100℃を越える条件で運転しようとすると、 膜の含水率が急激に落ちるほか、膜の軟化も顕著とな る。このため、将来が期待されるメタノールを燃料とす る燃料電池においては、膜内のメタノール透過による性 能低下がおこり、十分な性能を発揮することはできな い。また、現在主に検討されている水素を燃料として8 ○℃付近で運転する燃料電池においても、膜のコストが 高すぎることが燃料電池技術の確立の障害として指摘さ れている。

【0003】このような欠点を克服するため、非フッ素 系ポリマーにスルホン酸基を導入した高分子電解質膜が 40 種々検討されている。例えば、ポリアリールエーテルス ルホンをスルホン化したもの (Journal of Membrane Sc ience, 83, 211(1993))、ポリエーテルエーテルケトン をスルホン化したもの(特開平6-93114)、スルホ ン化ポリスチレン等である。しかしながら、芳香環上に 導入されたスルホン酸基は酸または熱により脱スルホン 酸反応が起こりやすく、燃料電池用電解膜として使用す るには耐久性が十分であるとは言えない。

【0004】一方、スルホン酸基よりは耐熱性に優れる 可能性があるホスホン酸含有の芳香族ポリマーについ

て、高分子電解質の視点から着目したものはあまりみら れない。たとえば、USP5、498、784号におい て4,4 '-(2,2,2-トリフルオロ-1-(トリ フルオロメチル) エチリデン) ビス (2-アミノフェノ ール)からなるポリベンズオキサゾールにおいて、ジカ ルボン酸成分の5%~50%を3.5-ジカルボキシフ ェニルホスホン酸とするポリマーが報告されているが、 溶解性の良さと複合材料としての可能性に着目している が、電池用途の高分子電解質としては考慮されることは 【請求項3】 請求項1万至2のいずれかに記載の化合 10 なかった。実際、このポリマーはアルコール溶解性が特 徴であり、メタノールを燃料とする燃料電池用の電解質 膜と使用することに適さないことは明白である。また、 イオン伝導性も低い値しか示さない。他に、特開平11 -286545号では、3,5-ジカルボキシフェニル ホスホン酸を始めとする含リンポリアミド共重合体が報 告されているが、これもその耐熱性に着目した性質しか 調べられていない。このボリマーは燃料電池として使用 される酸性化条件では、加水分解が起こり電解質膜とし て使用することはできない。

[0005]

【発明が解決しよっとする課題】本発明の目的は、これ まで高分子電解質として検討されてきたスルホン酸基に かわり、より耐熱性が高いことが期待されるホスホン酸 基をポリマー骨格自体の耐熱性が高いポリマーに導入す ることにより、耐溶剤性、耐久安定性だけでなくイオン 伝導性にも優れた高分子電解質となりうる新規な高分子 材料を得ることにある。

[00061

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成するために鋭意研究を重ねた結果、ホスホン酸を 含有するポリアゾール類において、優れた耐熱性とイオ ン伝導性を示す高分子電解質を得るに至った。 【0007】すなわち本発明は、TGA測定における2

○○℃界温時点の試料重量を基準にしたときの3%重量 減少温度が400℃以上であり、平均分子量が1,00 0から1、000、000の間にあり、繰り返し単位が 複数の場合主としてランダムおよび/または交互的に結 合していることを特徴とするホスホン酸含有ポリアゾー ル化合物である。このうち、ホスホン酸がフェニルホス ホン酸型構造であることを特徴とする非フッ素系ポリア ゾール構造が好ましい。本発明の成形物とは、高分子化 合物の成形方法と同様に処理して得られるものである。 即ち重合溶液又は単離したポリマーから押し出し、紡 糸、圧延、キャストなどの任意の方法で繊維やフィルム に成形したものである。本発明はこれらの化合物を主成 分とすることを特徴とする成形物であり、繊維、フィル ム、シート状物などに加工することができ、特に膜にす ることにより、特に効果的な性能が発揮される。

【発明の実施の形態】以下本発明について詳細に説明す

る。本発明でいうホスホン酸含有ポリアゾール化合物と はホスホン酸基を含有する芳香族系のポリオキサゾール 類、ポリチアゾール類、ポリイミダゾール類およびそれ らが混在する組成物や共重合体をさす。一般的には下記 式のような繰り返し単位構造で示すことができる。 [00009]

【化1】

(但し、一般式1において、Rはアゾール環を形成でき る4価の芳香族基を示し、XはO、S、またはNHを表 す。R 'は二価の芳香族基、脂肪族基または脂環族基を 示し、R'のすべてまたは一部にホスホン酸基を有して いる。R、R 'はいずれも単環であっても、複数の芳香 環の結合体、あるいは縮合環であってもよく、ホスホン 酸以外の安定な置換基を有していても良い。また、R、 R'の芳香環中にN.S.O等が存在するヘテロ環構造 を有していてもかまわない)

【0010】また、一般式1とともに下記式で示すよう な繰り返し単位を含んでいても良い。 [4:2]

ル環を形成できる三価の芳香族基を示す。) 【0011】上記一般式1で示す本発明のホスホン酸含 有ボリアゾール化合物を合成する経路は特には限定され ないが、通常は式中Rで示すアゾール環を形成できる4 価の芳香族基単位を形成する芳香族ジアミンジオール、 芳香族ジアミンジチオール、芳香族テトラミンおよびそ れらの誘導体から選ばれる化合物と、R 'で示す二価基 を形成するジカルボン酸およびその誘導体から報ばれる 化合物の反応により合成することができる。その際、使 用するジカルボン酸の中にホスホン酸を含有するジカル ボン酸を使用することで、得られるポリアゾール中にホ スホン酸基を導入することができる。

【0012】芳香族ジアミンジオール、芳香族ジアミン ジチオール、芳香族テトラミンの具体例としては、2. 5-ジヒドロキシパラフェニレンジアミン、4、6-ジ -1,4-ベンゼンジチオール、4,6-ジアミノー 3-ベンゼンジチオール、2、5-ジアミノ-3、 6-ジメチル-1, 4-ベンゼンジチオール、1, 2, 4,6-テトラアミノベンゼン、3,3 '-ジヒドロキ シベンジジン、3、3'ージアミノー4、4'ージフェ ニルベンゼンジオール、3、3 'ージジメルカプトベン ジジン、3,3'ージアミノー4,4'ージフェニルベ ンゼンジチオール、3、3 'ージアミノベンジジン、ビ ス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル) エーテル、 ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)エーテ

ル、ビス(4-アミノ-3-メルカプトフェニル)エー テル、ビス(3-アミノ-4-メルカプトフェニルフェ ニル)エーテル、3,3',4,4 '-テトラアミノジ フェニルエーテル、ビス (4-アミノ-3-ヒドロキシ フェニル)スルホン、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキ シフェニル)スルホン、ビス(4-アミノ-3-メルカ プトフェニル) スルホン、ビス(3-アミノ-4-メル カプトフェニルフェニル)スルホン、3,3',4,4 'ーテトラアミノジフェニルスルホン、2,2ービス (4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル) プロパン、

2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2、2ービス(4ーアミノー3ーメルカプト フェニル)プロパン、2,2-ビス(3-アミノー4-メルカプトフェニルフェニル) プロパン、2、2ービス (3, 4-ジアミノフェニル) プロパン、2, 2-ビス (4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオ ロプロバン、2、2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキ シフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス (4-アミノ-3-メルカプトフェニル) ヘキサフルオ 20 ロプロパン、2、2-ビス(3-アミノー4-メルカプ トフェニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2 ビス(3,4ージアミノフェニル)へキサフルオロプ ロパン、ビス(4ーアミノー3ーヒドロキシフェノキ シ) ベンゼン、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェ ノキシ)ベンゼン、ビス(4-アミノ-3-メルカプト フェノキシ) ベンゼン、ビス (3-アミノ-4-メルカ プトフェノキシ) ベンゼン、ビス(3,4,-ジアミノ フェノキシ) ベンゼン等が挙げられるがこれらに限定さ れることはない。また、これらの化合物を同時に複数値 30 用することもできる。これらの芳香族ジアミンジオー ル、芳香族ジアミンジチオールは、必要に応じて塩酸、 硫酸、リン酸などの酸との塩でもあってもよく、塩化す ず(II)や亜リン酸化合物など公知の酸化防止剤を含ん

【0013】ホスホン酸含有ジカルボン酸の具体例とし、 ては、例えば、2、5-ジカルボキシフェニルホスホン 酸、3,5-ジカルボキシフェニルホスホン酸、2,5 ビスホスホノテレフタル酸、などのホスホン酸含有ジ カルボン酸及びこれらの誘導体を挙げることができる ヒドロキシメタフェニレンジアミン、2,5-ジアミノ 40 が、これらに限定されることはない。ホスホン酸含有ジ カルボン酸はそれら単独だけでなく、ホスホン酸を含有 しないジカルボン酸とともに共重合の形で導入すること ができる。ホスホン酸含有ジカルボン酸とともに使用で きるジカルボン酸例としては、テレフタル酸、イソフタ ル酸、ナフタレンジカルボン酸、ジフェニルエーテルジ カルボン酸、ジフェニルスルホンジカルボン酸、ビフェ ニルジカルボン酸、ターフェニルジカルボン酸、2、2 - ビス(4-カルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロ パン等ポリエステル原料として報告されている一般的な 50 ジカルボン酸を使用することができ、ここで例示したも

でいてもよい。

のに限定されるものではない、ホスホン酸含有ジカルボン酸とともにホスホン酸を含析しないジカルボン酸を使用する場合、ホスホン酸の効果を明確にするために、ホスホン酸含有ジカルボン酸は全ジカルボン酸中の20モル%以上であることが容ましいが、際だった効果を引き出すために50モル%以上であることがらに好ましい、ホスホン酸基を含有するジカルボン酸を原料として重合されたボリアゾールは、ホスホン酸基を含有しないジカルボン酸を原料として重合されたボリアゾールは、ホス、エン酸基を含有しないジカルボン酸を原料として重合されたボリアゾールは、ホス、エスを養含有しないジカルボン酸を原料として重合されたがリアゾールは、ホスホン酸を原料として重合されたが、ホスホン酸を原料として重合されたが、ホスホン酸を原料として重合変が低くなる傾向が見られるため、ホスホン酸基を含有するジカルボン酸はできるだけ純度が高いものを用いることが経生とい、

[0014]上記一般式2で示すポリアゾール単位を導 大する経路は特には限定されないが、通常は式中Rで示 すアゾール環を形成できる二個の芳香族基単位を形成す るオルト位にアミノ基を2個村つ芳香族カルボン酸、オ ルト位の関係でアミノ基と1 ヒロキシル差をサケ汚香族 カルボン酸、オルト位の関係でアミノ基とメルカアト基 を持つ芳香族カルボン酸およびそれらの浅棒体から選ば れる化合物の音をにより得ることができる。

【0015】これらのホスホン酸含有ポリアゾールを含 成する手法は、特には限定されないが、J.F.Wolfe, Enc yclopedia of Polymer Science and Engineering, 2nd Ed., Vol. 11, P. 601(1988) に記載されるようなポリリン 酸を溶媒とする脱水、環化重合により合成することがで きる。また、ポリリン酸のかわりにメタンスルホン酸/ 五砂化リン混合溶媒系もちいた同様の機構による重合を 適用することもできる。他に、適当な有機溶媒中や混合 30 都合がよい。 モノマー融体の反応でポリアミド構造などの前駆体ポリ マーとしておき、その後の適当な熱処理などによる環化 反応で目的のボリアゾール構造に変換する方法なども使 用することができる。熱安定性の高いポリマーを合成す るには、一般によく使用されるポリリン酸を用いた重合 が好ましい。しかしながら、従来報告されているような 長時間をかけた重合では、ホスホン酸含有モノマーを含 む系では、得られたポリマーの熱安定性が低下してしま う恐れがある。このため、本発明では、重合時間は個々 のモノマーの組み合わせにより最適な時間があるのでー 40 概には規定できないが、重合時間を効果的に短くするこ とが好ましい。このことにより、ホスホン酸基量が多い ポリマーも熱安定性の高い状態で得ることができる。こ れらのホスホン酸基含有ポリアゾールの分子量は特に限 定されるものではないが、1,000~1,000,0 0.0であることが好ましい。低すぎると、良好な成形物 を得ることが困難になる。また、繰り返し単位が複数の 場合主としてランダムおよび/または交互的に結合して いることで、高分子電解質膜として安定した性能を示す 特徴を持つ。

【0016】本発明のホスホン酸基含有ポリアゾール は、重合溶液又は単離したポリマーから押し出し、紡 糸、圧延、キベストなど任意の方法で繊維やフィルムに 成形することができる。中でも適当な溶媒に溶解した溶 液から成形することが好ましい。溶解する溶媒として ホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N・ルージメチル ホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N・メチルー ービロリドン、ヘキサメチルホスホンアミドなど非ブロ トン極性溶媒や、ボタリンでは、メタシスルホン後、高

酸、トリフルオロ再線などの強酸から適切なものを基ぶことができるがこれらに限定されるものではない。これらの溶解は、可能な範囲で複数を混合して使用してもよい。また、溶解性を向上させる手段として、異化リチウム、塩化リナウム、塩化アリニウムなどのルイス酸を有機溶解に添加したものを溶解としてもよい、溶液中のボリマー濃度は0.1~30重量%の範囲であることが好ましい。低すぎると成形性が悪化し、高すぎると加工性が悪化する。

【0017】溶液から成形体を得る方法は公知の方法を 別いることができる。例とは加熱、減12マー を溶解する溶媒と混和できるポリマー非溶媒への浸漬な どによって、溶媒を除去しスルホン酸基含有ポリアゾー ルの成形体を得ることができる。溶媒が積度排像の場合 は、加熱又は減11定域操で溶媒を借去させることが好まし い、溶媒が強酸の場合には、水、メタノール、アセトン などに浸減することが好ましい。この際、必要に応じて 他のポリマーと複合された形で破壊やフィルムに度型す ることもできる。溶解性学動が傾似さるポリペンギゾー ル系ポリマーと組み合わせると、良好な成形をするのに

間日の18 1 本発明のスルホン酸基含有ボリアゾール化合物を主成分とする膜を成形する好ましい方法は、溶液からのキャストである。キャストした溶液から前記のように溶媒を除去してスルホン酸基含有ボリアゾールの膜の対っ性からははませい。また、ボリマーや環境の分解や突質をさけるため、減圧下でできるだけ低い温度で乾燥することが廃ました。キャストする基板には、ガラスをやテフロン 侵強耐能

40 る。溶液の粘度が高い場合には、基板や溶液を加速して高温でキャストすると溶液の粘度が低下して容易にキャストすることができる。キャストすることができる。サストすることができる。サストすることが呼ばれています。まずでは、カーローのロのであることが呼ばれています。まずでは、カーローのローである。溶液のキャスト厚を制御する方法は公知の方法を用いることができる。例えば、アプリケーター、ドクターブレードなどを用いてー定の原文にたり、ガラスシャーレなどを用いてキャスト面50 税を一定にして溶液の層を減度で原みを制御することができる。

できる。キャストした溶液は、溶媒の除去速度を調整す ることでより均一な膜を得ることができる。例えば、加 熱する場合には最初の段階では低温にして蒸発速度を下 げたりすることができる。また、水などの非溶媒に浸漬 する場合には、溶液を空気中や不活性ガス中に適当な時 間放置しておくなどしてポリマーの凝固速度を調整する ことができる。本発明の膜は目的に応じて任意の膜厚に することができるが、イオン伝導性の面からはできるだ け薄いことが好ましい。具体的には200µm以下であ ることが好ましく、50 µm以下であることがさらに好 10 ましく、20µm以下であることが最も好ましい。

【0019】本発明のホスホン酸基含有ポリアゾールボ リマーはイオン伝導性に優れているため、フィルム、膜 状にして燃料電池などのイオン交換膜として使用するの に適している。さらに、本発明のポリマー構造を主成分 にすることにより、本発明のイオン交換膜と電極との接 合体を作製するときのバインダー樹脂として利用するこ

ともできる。

【0020】本発明のホスホン酸含有ポリアゾールポリ マーは、測定の具体的方法は後に述べるがTGA測定に 20 おける200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの 3%重量減少温度が400℃以上であることを特徴とし ているが、好ましくは同条件で測定した3%重量減少温 度が420℃以上である。さらに好ましくは同条件で測 定した3%重量減少温度が450℃以上である。仮に、 これまで述べてきたようなホスホン酸基を含むポリアゾ ール構造に含まれるものであっても、TGA測定におけ る200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの3% 車量減少温度が400℃未満しか示さないものでは、高 温時における耐久安定性が本発明のボリマーに比べて劣 30 るので本発明の目的を達成することはできない。

【0021】また、本発明による膜は、耐溶剤性、機械 的特性に優れている。例えば、耐溶剤性では酸性水溶液 中での影測も少なく、機械的特性では膜厚の薄い状態で も膜の取り扱いで破断などの心配がないものである。

[0022]

【実施例】以下本発明を実施例を用いて具体的に説明す るが、本発明はこれらの実施例に限定されることはな い。なお、各種測定は次のように行った。

TGA測定:TGA測定は島津製作所製TGA-50を 40 用い、試料約5mgについてアルゴン雰囲気下で測定し た。昇温は、10℃/分で100℃にした後30分10 0℃で保持して試料中の水分を除去した後、10℃/分 で600℃まで測定した。200℃昇温時点の試料重量 を基準にその3%が減量した時点の温度を3%重量減少 温度と定義する。

ポリマー対数粘度:溶媒として硫酸もしくはメタンスル ホン酸を用いてオストワルド粘度計を用いて測定した。 硫酸を用いる場合は、0.5g/d1の硫酸溶液につい て30℃で測定した。また、メタンスルホン酸を用いる 50 温 して1時間、200℃に昇温 して5時間重合した。

場合は、0.05g/dlのメタンスルホン酸溶液につ いて25℃で測定した。

IR測定:分光器にBiorad社FTS-40、顕微鏡にBiorad社UM A-300Aを用いた顕微透過法により測定した。

【0023】実施例1

3,3',4,4'-テトラアミノジフェニルスルホン (略号: TAS) 1.830g(6.575x10-3mole)、3、5ージ カルボキシフェニルホスホン酸(略号: DCP、純度9 9%) 1.618g(6.575x10-3mole)、ポリリン酸(五酸化リ ン含量75%) 20.48g、五酸化リン16.41gを重合容器に 量り取る。窒素を流し、オイルバス上ゆっくり撹拌しな がら100℃まで昇温 する。100℃で1時間保持し た後、150℃に昇温 して1時間、200℃に昇温 し て4時間重合した。重合終了後放冷し、水を加えて重合 物を取り出し、家庭用ミキサーを用いて叫試験紙中性に なるまで水洗を繰り返した。得られたボリマーは80℃ で終夜滅圧乾燥した。硫酸を用いて測定したボリマーの 対数粘度は、0.98を示した。ポリマー300mgとメタ ンスルホン酸2.5mlを室温で撹拌し、均一溶液とした。 ホットプレート上でガラス板上に約220mm厚に流延し、 1時間室温で放置した後、水中にガラス板を浸した。水 を時々交換し、数日水浸漬を続ける。フィルムを取り出 し、周りを固定して収縮を押さえながら風乾した。最後 に減圧乾燥機により80℃終夜乾燥してフィルムを作製し た。得られたフィルムのTGA測定を行うと3%重量減 少温度は491℃であった。

【0024】実施例2

実施例1において、ジカルボン酸成分としてDCPを6 7:33 (モル比) の混合比でDCPとテレフタル酸 (略号: TPA) に変えて、合計で(6.575x10-3mole)に なるようにして仕込む以外は、実施例1と同様にして重 合および各種測定を行った。ボリマーの対数粘度は0. 88.3%重量減少温度は448℃であった。 【0025】実施例3

実施例1において、ジカルボン酸成分としてDCPを3 3:67 (モル比) の混合比でDCPとテレフタル酸 (略号: TPA) に変えて、合計で(6.575x10-3mole)に なるようにして仕込む以外は、実施例1と同様にして重 合および各種測定を行った。ボリマーの対数粘度は1. 31、3%重量減少温度は417℃であった。ポリマー の I Rスペクトルを図1に示す。

【0026】比較例1

3,3°ジヒドロキシベンジジン(略号: HAB) 1.86 0g(8.602x10-3mole)、2、5-ジカルボキシベンゼンス ルホン酸モノナトリウム(略号:STA)2.307g(8.602 ×10-3mole)、ポリリン酸(五酸化リン含量75%)24.9 8g、五酸化リン20.02gを重合容器に量り取る。窒素を流 し、オイルバス上ゆっくり撹拌しながら100℃まで昇 温 する。100℃で1時間保持した後、150℃に昇

重合終了後放冷し、水を加えて重合物を取り出し、 家庭 用ミキサーを用いて刑試験紙中性になるまで水洗を繰り 返した。得られたポリマーは80℃で終夜減圧乾燥し、 た。硫酸を用いて測定したボリマーの対数粘度は、0. 92を示した。合成したポリマー試料0.12gにメタンス ルホン酸1.8gを加えて、数時間マグネティックスターラ ーで撹拌して溶解し、ボリ { (ベンゾ [1, 2-d: 4-d'] ビスオキサゾールー2、6-ジイル) - 4-フェニレン1の1wt%メタンスルホン酸ドー プ(固有粘度=24d1/g)を3g加えて、さらに数時間撹拌し 均一溶液とした。ホットプレート上でガラス板上に約2 20m厚に流延し、1時間室温で放置した後、水中にガ ラス板を浸した。水を時々交換し、数日水浸漬を続け る。フィルムを取り出し、周りを固定して収縮を押さえ ながら風乾した。最後に減圧乾燥機により80℃終夜乾燥 することでイオン伝導性測定用フィルムを作製した、得 られたフィルムのTGA測定を行うと3%重量減少温度 は395℃であった。

【0027】実施例4

200mlガラス製セパラブルフラスコに、4,6-ジ アミノレゾルシノール二塩酸塩(略号: DAR) 9.0 63g(4, 254×10-2mol) DCP(鎮度9 9%) 10.469g(4.254×10-2mo 1)、ポリリン酸(五酸化リン含量84%)43.86 g、五酸化リン14,49gを秤量し、窒素気流下70 ℃で0.5時間、120℃で5時間、135℃で20時 間、165℃で18時間、190℃で5時間の順に複拌 しながらオイルバス中で加熱すると、黄色半透明の堅い ゴム状のドープが得られた。ドープはイオン交換水中に 投入し、pH試験紙中性になるまで水洗を繰り返した。 得られたボリマーは80℃で終夜減圧乾燥した。ボリマ 一のメタンスルホン酸溶液による対数粘度は、1.53 d1/gを示した。ボリマー0.08gをメタンスルホ ン酸2.0mlに室温で溶解した。そこに、ポリ { (ベ ンゾ [1, 2-d:5, 4-d'] ビスオキサゾールー 2,6-ジイル)-1,4-フェニレン}の1wt%ボ リリン酸溶液 (五酸化リン含量84%) 2.00gを加 えてさらに室温で攪拌して均一溶液を得た、溶液はガラ ス板上に約220μmの厚みに流延し10分間そのまま 放置した後、水中にガラス板を浸した。水を時々交換

し、数日水浸漬を続けた。フィルムを取り出し、周りを 固定して収縮を押さえながら風乾した。最後に減圧乾燥 機により80℃終夜乾燥して、フィルムを作製した。得ら れたフィルムのTGA測定を行うと3%重量減少温度は 440℃であった。

【0028】比較例2

 $200\,\mathrm{ml}$ ガラス製セパラブルフラスコに、4, 6 - ジ アミノレゾルシノール二塩酸塩(略号: DAR) 2. 4 $12\,\mathrm{g}$ (1. $13\,2\times10^{-2}\,\mathrm{mol}$)、3, 5 - ジカル

- 10 ボキシベンゼンスルホン酸モノナトリウム (略号: SIA) 3.036 (8 (1.132×10-2mol)、ボリリン酸 (五酸化リンを14.86 (1.132×10-2mol)、ボリリン酸 (五酸化リン14.97 sを秤量し、翌素気流下70でで30分、120でで3時間、135でで18時間、190でで7時間の順に撹拌しながらオイルバス中で加熱すると、黄色半透明のやや泉水性のあるややゴム状のドーブが得られた。ドーブはイオン交換水中に投入し、日はい場所・性になるまで水洗を繰り返した。得られたボリマーは80でで発夜減圧を繰した。ボリマーのメタンスルーは80でで発夜減圧を繰した。ボリマーのメタンスルー
- 20 ホン酸溶液とよる対数粘度は、0.45d1/gを示した。ボリマー0.08gをメタンスルホン酸2.0m1 に室温溶溶解した。そこに、対数粘度が2のd1/gの ボリ (ベング[1,2-d:5,4-d*] ビスオキ サゾール-2,6-ジイル)-1、4-プースェレン)の 1 w t %ボリリン酸溶液 (五酸化リン含量84%) 2.00gを加えてさらに溶流で振振して均一溶液を得た。溶液はガラス板上に約2.0μの原本の流液距10分間でのまま放置した後、水中にガラス板を浸した、水を時々交換し、数日水浸液を洗がた。フィルムを取り出後し、別りを固定して収縮を押さえながら原始した。最後
 - し、同りを回匝しく収縮を押せるなから風略した。取後 に減圧乾燥機により80℃終夜乾燥してフィルムを作製し た。得られたフィルムのTGA測定を行うと3%重量減 少温度は375℃であった。

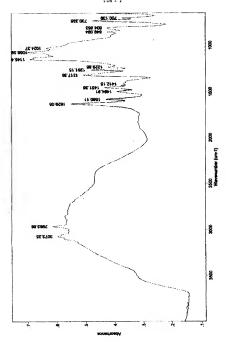
[0029]

【発明の効果】本発明のポリマーにより、耐熱性に優れ、燃料電池などの高分子電解質としても際立った耐久性を示す材料を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】TAS、DCP及びTPAから合成されたホス 40 ホン酸含有ポリベンズイミダゾールのIRスペクトル

[図1]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 識別記号 // CO8L 79:04

FI COSL 79:04 **テーマコート'(参考)**

(72)発明者 高瀬 敏 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内

(72)発明者 濱本 史朗

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内

(72)発明者 舘盛 寛

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内

F ターム(参考) 4F071 AA58 AA75 AA76 AA81 AA88 AF37 AH15 BB02 BC01

4J043 PA04 PA08 PA10 PC206 QB64 RA42 RA52 RA57 SA06

SA71 TA12 TA71 TA79 UA121 UA122 UB051 ZB11 ZB14

5G301 CA30 CD01

5H026 AA06 CX04 EE17 HH00 HH05 HH08